

産総研出願特許公開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部 技術移転室にご相談下さい。

産総研 イノベーション推進本部 知的財産部 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
mail. aist-tlo-ml (@aist.go.jp を付けてください)

2013年 1月公開分 (63件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	WO2011/010647	混合音信号中の混合比率推定方法及びシステム並びに音素認識方法	独立行政法人産業技術総合研究所
2	WO2011/010654	半導体ダイヤモンドデバイス用オーミック電極	独立行政法人産業技術総合研究所
3	WO2011/013298	SRAMセル	独立行政法人産業技術総合研究所
4	WO2011/013430	エステル化合物の製造方法	日立化成工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
5	WO2011/013477	酸化亜鉛ロッド状結晶のツイン連結構造体、ツイン連結構造膜、及びツイン連結構造膜の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
6	WO2011/016556	有機性廃棄物処理システム及び方法	独立行政法人産業技術総合研究所 独立行政法人土木研究所 月島機械株式会社 三機工業株式会社
7	WO2011/019077	熱電発電デバイス	独立行政法人産業技術総合研究所
8	WO2011/019078	フレキシブル熱電発電デバイスの高速製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
9	WO2011/021571	マグネシウムまたはその合金基材の表面処理方法とナノ構造体	独立行政法人産業技術総合研究所
10	WO2011/024534	多接合光電変換装置、集積型多接合光電変換装置、並びにその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 三菱重工業株式会社
11	WO2011/024677	電極部材、電子エネルギー分析器、光電子エネルギー分析器、及び温度測定装置	独立行政法人産業技術総合研究所 公立大学法人横浜市立大学
12	WO2011/024737	イリジウム錯体ならびに該化合物からなる発光材料	独立行政法人産業技術総合研究所
13	WO2011/024740	耐熱性銀合金光反射材を具備する光反射体	独立行政法人産業技術総合研究所
14	特開2013-000673	光触媒高機能化技術	独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2013-000677	高温高圧流体混合装置	独立行政法人産業技術総合研究所
16	特開2013-001652	ピリドキソリン誘導体を有効成分とするBAFFの結合阻害剤	竹内 勤 独立行政法人産業技術総合研究所 興和株式会社

No.	公開番号	発明の名称	出願人
17	特開2013-001689	卵黄からのIgY精製方法	独立行政法人産業技術総合研究所
18	特開2013-001768	ジャトロファ油の精製方法	中国電力株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
19	特開2013-003039	静電気量計測装置、静電気量計測方法	独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2013-004545	半導体基板の製造方法および半導体基板	住友化学株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
21	特開2013-004637	有機薄膜トランジスタの評価方法	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
22	特開2013-004718	半導体装置及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2013-004998	CMOSインバータを用いたマルチプレクサ、デマルチプレクサ、ルックアップテーブルおよび集積回路	独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2013-005764	大腸菌において混合糖から有機物質を生産する方法	独立行政法人産業技術総合研究所
25	特開2013-006739	単結晶の製造方法	株式会社フジクラ 独立行政法人産業技術総合研究所
26	特開2013-006742	グラフェンリボンの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2013-006752	アルミナ皮膜形成用ファイバー状透明アルミナゾル及び透明アルミナ皮膜	川研ファインケミカル株式会社 学校法人日本大学 独立行政法人産業技術総合研究所
28	特開2013-006938	バイオマススラリーをガス化する超臨界水ガス化システム	国立大学法人広島大学 中国電力株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社東洋高圧
29	特開2013-006991	高密度ガスハイドレート生成方法	独立行政法人産業技術総合研究所
30	特開2013-007104	プラズマ発生装置およびプラズマ処理装置	独立行政法人産業技術総合研究所
31	特開2013-008832	化合物半導体装置の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
32	特開2013-008884	抵抗変化型不揮発性メモリ素子	独立行政法人産業技術総合研究所
33	特開2013-009112	收音再生装置、プログラム及び收音再生方法	独立行政法人産業技術総合研究所 学校法人東北工業大学
34	特開2013-009685	高効率分泌シグナルペプチド及びそれらを利用したタンパク質発現系	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
35	特開2013-013529	穿刺針刺入装置	独立行政法人産業技術総合研究所
36	特開2013-013530	穿刺針刺入装置	独立行政法人産業技術総合研究所
37	特開2013-014451	ジルコニア系メソ多孔性複合酸化物粒子及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2013-014719	油脂或いは撥水剤を含むアクチュエータ素子	独立行政法人産業技術総合研究所 アルプス電気株式会社
39	特開2013-015362	気体の分子量測定装置	独立行政法人産業技術総合研究所
40	特開2013-015393	標的物質検出装置及び標的物質検出方法	独立行政法人産業技術総合研究所
41	特開2013-016789	半導体デバイス、半導体基板、半導体基板の製造方法および半導体デバイスの製造方法	住友化学株式会社 国立大学法人 東京大学 独立行政法人産業技術総合研究所
42	特開2013-016790	半導体デバイス、半導体基板、半導体基板の製造方法および半導体デバイスの製造方法	住友化学株式会社 国立大学法人 東京大学 独立行政法人産業技術総合研究所
43	特開2013-016791	半導体デバイス、半導体基板、半導体基板の製造方法および半導体デバイスの製造方法	住友化学株式会社 国立大学法人 東京大学 独立行政法人産業技術総合研究所
44	特開2013-016792	半導体デバイス、半導体基板、半導体基板の製造方法および半導体デバイスの製造方法	住友化学株式会社 国立大学法人 東京大学 独立行政法人産業技術総合研究所
45	特開2013-016793	半導体デバイス、半導体基板、半導体基板の製造方法および半導体デバイスの製造方法	住友化学株式会社 国立大学法人 東京大学 独立行政法人産業技術総合研究所
46	特開2013-017412	抗Gaussialシフェラーゼ抗体およびその産生細胞	独立行政法人産業技術総合研究所
47	特開2013-017474	新規真正細菌及びそれを用いた長鎖飽和脂肪酸の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
48	特開2013-017993	酸性ガス吸収液及び該酸性ガス吸収液を用いる酸性ガスの選択的分離回収法	独立行政法人産業技術総合研究所 広栄化学工業株式会社
49	特開2013-018673	単層カーボンナノチューブと二層カーボンナノチューブが任意比率で混合してなるカーボンナノチューブ集合体並びにその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 帝人株式会社 東レ株式会社
50	特開2013-018732	チアゾロベンゾイミダゾール誘導体を有効成分とするBAFFの結合阻害剤	竹内 勤 独立行政法人産業技術総合研究所 興和株式会社

No.	公開番号	発明の名称	出願人
51	特開2013-018760	水素化反応によるエーテル結合の還元によるアルコールの合成方法	独立行政法人産業技術総合研究所
52	特開2013-018844	アルギン酸塩と無機塩からなる微粒子、生体高分子を内包するアルギン酸塩と無機塩からなる微粒子、およびそれら微粒子の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
53	特開2013-018866	重質油の酸化脱硫方法	独立行政法人産業技術総合研究所
54	特開2013-019012	エアロゾル発生装置および成膜装置	京セラ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
55	特開2013-019013	エアロゾル発生装置および成膜装置	京セラ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
56	特開2013-019025	金属微粒子の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社新光化学工業所
57	特開2013-019030	耐熱性及び難燃性を有するマグネシウム合金及びその製造方法	株式会社戸畑製作所 独立行政法人産業技術総合研究所
58	特開2013-019815	重金属元素等の水系への溶出量推定方法及びそのための鉱物量推定方法	公益財団法人鉄道総合技術研究所 独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング
59	特開2013-019816	自然由来の重金属元素等の水系への溶出量推定方法	公益財団法人鉄道総合技術研究所 独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング
60	特開2013-019963	光路切替装置および複数光信号の光路切替方法	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社インターエナジー 大日精化工業株式会社
61	特開2013-021070	有機薄膜太陽電池の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
62	特開2013-021149	グラフェンの合成方法並びに半導体装置及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
63	特開2013-021765	アクチュエータ素子の駆動方法及び製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 アルプス電気株式会社